## 戦略的国際科学技術協力推進事業(日本-英国研究交流)

1. 研究課題名:「不揮発性アトムトランジスタを用いた低消費ロジックシステム」

2. 研究期間:平成23年 5月~平成26年3月

3. 支援額: 総額15,000,000円

4. 主な参加研究者名:

日本側(研究代表者を含め6名までを記載)

	氏名	所属	役職	
研究代表者	長谷川 剛	(独)物質・材料研究機構	主任研究者	
研究者	鶴岡 徹	(独) 物質・材料研究機構	MANA研究者	
研究者	Alpana Nayak	(独) 物質・材料研究機構	ポスドク研	
			究員	
研究者	日野 貴美	(独)物質・材料研究機構	ポスドク研	
			究員	
研究者	児玉 奈木沙	(独) 物質・材料研究機構	研究業務員	
研究者	宇南山 聡美	(独)物質・材料研究機構	研究業務員	
参加研究者 のべ 7名				

### 相手側(研究代表者を含め6名までを記載)

	氏名	所属	役職	
研究代表者	Hiroshi Mizu	サザンプトン大学	教授	
	ta			
研究者	Zakaria	サザンプトン大学	主任研究員	
	Moktadir			
研究者	Harold Chong	サザンプトン大学	講師	
研究者	Yoshishige	サザンプトン大学	講師	
	Tsuchiya			
研究者	Liam Boodhoo	サザンプトン大学	大学院学生	
研究者				
参加研究者 のべ 5名				

# 5. 研究・交流の目的

日本側チームが開発を進めていた金属酸化物系3端子素子「アトムトランジスタ」も、英国側チームが開発を進めていたナノ電気機械スイッチ素子(NEMS)も、「不揮発性」と「低消費電力」を特長とする素子である。本交流研究では、日英双方が開発する素子の開発を協力して進め、素子の混載化や機能の複合化に向けた研究を進めることで、アトムトランジスタをおもな基盤技術として、極低消費電力で動作する新たな不揮発ロジックシステムの提案・開発を行うことを目的とした。

# 6. 研究・交流の成果

## 6-1 研究の成果

アトムトランジスタの動作では、ゲート電極から供給した金属イオンがソース・ドレイン 電極近傍に拡散して濃度を増すことで伝導経路を形成、スイッチオンとなる。金属イオン の拡散速度は電子よりも遅いことに着目して研究を進めた結果、脳型コンピューターを構 成する上で不可欠なニューロン素子の動作をアトムトランジスタによって実現可能である ことを見いだした。すなわち、ニューロンの特徴的な動作である「入力情報の内部蓄積」、 「一定の入力を得た後の発火」、「発火現象の自己減衰」の3つをたったひとつの素子で実現可能であることが分かった。

また、アトムトランジスタには、ゲート電圧の大きさに依存して、揮発性と不揮発性の選択動作が可能であることが分かっていた。本交流研究において、この特長を利用した新規回路の検討を進めた結果、過去の記憶を一定条件下で呼び起こす「想起回路」の構築が可能であることが分かった。

アトムトランジスタの動作では、金属イオンの分布によって過去の入力情報が蓄積される。この動作原理を積極的に活用することで、従来素子では実現が難しい上記2つの機能開発に成功した。これらの成果は、低消費電力で高度な情報処理の実現が可能な脳型コンピューターなどの開発に資することが期待される。

### 6-2 人的交流の成果

相互訪問によるミーティングを毎年開催して、研究の進捗と交流の進め方について議論を深めた。このほか、国際会議やセミナーなども利用して、交流を深めた。また、本研究交流が縁で、英国の大学で博士号を取得した若手研究者が、日本側チームの所属機関にポスドク研究員として着任予定である。

# 7. 主な論文発表・特許等(5件以内)

相手側との共著論文については、その旨を備考欄にご記載ください。

論文	・論文の場合: 著者名、タイトル、掲載誌名、巻、号、ページ、発行	備考
or	年	
特許	・特許の場合: 知的財産権の種類、発明等の名称、出願国、出願日、	
	出願番号、出願人、発明者等	
論文	L. Boodhoo, Y. P. Lin, H. M. Chong, Y. Tsuchiya, T. Hasegawa and H.	共著
	Mizuta, 'Energy Reversible Si-based NEMS Switch for Nonvolatile	
	Logic Systems', 2013 8th IEEE Conference on Nano/Micro Engineered	
	and Molecular Systems, 558-561, 2013.	
論文	N. Kodama, T. Hasegawa, T. Tsuruoka, C. Joachim and M. Aono,	
	'Electronic state formation by surface atom removal on a MoS2	
	surface', Jpn. J. Appl. Phys., 51, 6, 06FF07-06FF07-4, 2012.	
特許	特許、ニューロン動作素子、日本、2014.2.3出願、特願2014-018374、物	共著
	質・材料研究機構、長谷川剛、鶴岡徹、伊藤弥生美、青野正和、水田博、	
	土屋良重、チョンハロルド、ブドーリアム	